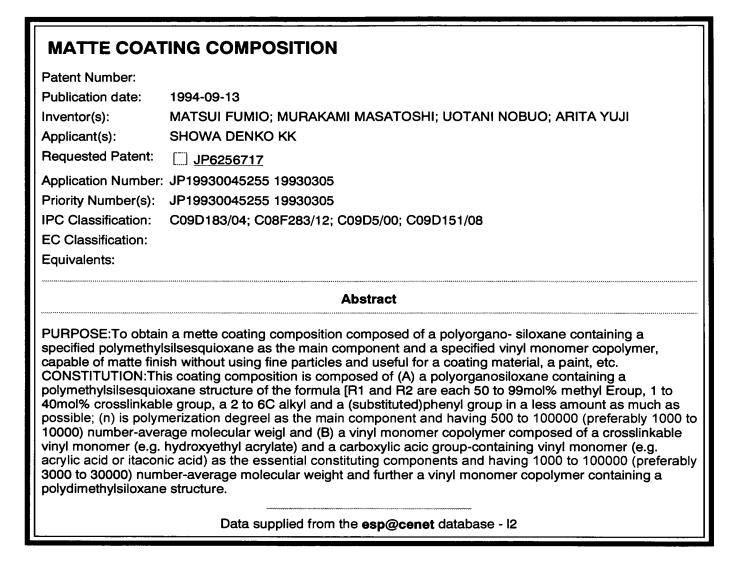
Requested document:

JP6256717 click here to view the pdf document



(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平6-256717

最終頁に続く

(43)公開日 平成6年(1994)9月13日

(51) Int.Cl. ⁵ C 0 9 D 183/04 C 0 8 F 283/12 C 0 9 D 5/00 151/08	識別記号 PMU MQV PNY PGX	庁内整理番号 8319-4 J 7308-4 J 6904-4 J 7308-4 J	FΙ	技術表示箇所
			審査請求	未請求 請求項の数2 OL (全 7 頁)
(21)出願番号	特顧平5-45255		(71)出願人	000002004 昭和電工株式会社
(22)出願日	平成5年(1993)3	月 5 日	(ma) Thomas for	東京都港区芝大門1丁目13番9号
			(72)発明者	松井 二三雄 神奈川県川崎市川崎区大川町5番1号 昭 和電工株式会社化学品研究所内
			(72)発明者	村上 正敏
				神奈川県川崎市川崎区大川町5番1号 昭 和電工株式会社化学品研究所内
			(72)発明者	
				神奈川県川崎市川崎区大川町5番1号 昭
			(74)代理人	和電工株式会社化学品研究所内 弁理士 寺田 實

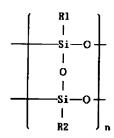
(54) 【発明の名称】 艶消しコーティング用組成物

(57)【要約】

【目的】 微粒子添加によらない艶消しコーティング用 組成物を提供する。

【構成】 (A)成分

【化1】



で表わされる数平均分子量 500~100,000 の架橋性反応性ポリメチルシルセスキオキサンと (B) 成分として数平均分子量が1000~100,000 の架橋性反応性ビニルモノマー、カルポン酸基を含むビニルモノマーを必須成分として含むビニルモノマー共重合体とからなる、コーティング膜を艶消しとし得るコーティング用組成物。

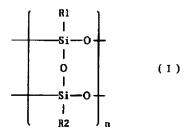
【効果】 硬度、耐候性が優れた艶消しが可能となる。

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A) 下記一般式

【化1】



(式中、側鎖有機基R1,R2 は50~99モル%がメチル基、1~40モル%が架橋性反応基あるいは架橋性反応基を置換基として有する有機基および残余の基が炭素原子数2~6 個を有するアルキル基あるいは置換または非置換フェニル基であり、n は重合度を示す。)で示されるポリメチルシルセスキオキサン構造を主成分として合有する数平均分子量500~100,000のポリオルガノシロキサンと(B)数平均分子量が1000~100,000であって、少なくとも架橋性反応基を側鎖に有するビニルモノマーおよ 20 びカルボン酸基を側鎖に有するビニルモノマーとを構成成分の一部とするビニルモノマー共重合体とからなることを特徴とする艶消しコーティング用組成物。

【請求項2】 ビニルモノマー共重合体が更に主鎖および/または側鎖の一部にポリジメチルシロキサン構造を含有する請求項1記載の艶消しコーティング用組成物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】 本発明はポリメチルシルセスキオキサン含有樹脂を用いた、コーティングによる艶消し 30表面が可能となる樹脂組成物に関するものである。

[0002]

【従来の技術】樹脂成型品において艶消し表面を得るには予め鋳型等の表面を艶消しにしておき、その表面を写し取ることで容易に実用化されているが、コーティング剤や塗料等では極めて実施に困難を伴う技術となっているのが実情である。

【0003】従来の技術ではコーティング剤や塗料等(以下コーティング剤と総称する)に微粒シリカやプラスチックビーズを複合し、これによる表面の粗面化が行な 40われているが、この技術は次に列挙するような問題点を抱えている。微粒子添加による粘度の上昇、粒子分散の不安定性、グロス度再現性の問題、色調の濁り、表面磨耗による艶もどりの現象など。更に致命的な問題として微粒子添加量が増えるとともに耐候性が著しく損なわれることが指摘されている。

[0004]

【本発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、従 とができる。このとき側鎖のメチル基が50モル%以下で来のような微粒子添加によらない艶消しコーティング方 は本発明のコーティング組成物としたとき、この組成物法を開発することにある。本発明者らは、上記目的に対 50 の硬度、耐候性が不充分となる。また99.9モル%以上で

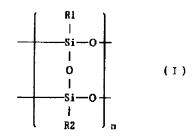
2

して鋭意研究を行なった結果、特定のポリオルガノシル セスキオキサンと特定のピニルモノマー共重合体とを複 合したときに特異的に艶消し現象が現われることを見い だし、本発明を完成した。

[0005]

【課題を解決するための手段】即ち本発明は、(A)下 記一般式

[化2]



(式中、側鎖有機基R1,R2 は50~99モル%がメチル基、1~40モル%が架橋性反応基あるいは架橋性反応基を置換基として有する有機基および残余の基が炭素原子数2~6 個を有するアルキル基あるいは置換または非置換フェニル基であり、n は重合度を示す。)で示されるポリメチルシルセスキオキサン構造を主成分として含有する数平均分子量500~100,000のポリオルガノシロキサンと(B)数平均分子量が1000~100,000であって、少なくともピニルモノマーの一部が架橋性反応基を側鎖に有すると共に、側鎖にカルポン酸基を有するピニルモノマーを構成成分の一部とするピニルモノマー共重合体(以下、B-1という)からなることを特徴とする艶消しコーティング用組成物に係わる。

30 【0006】また本発明は上記記載のB-1のビニルモノマー共重合体が上記要件のほかに更に主鎖および/または側鎖の一部にポリジメチルシロキサン構造を含有するビニルモノマー共重合体(以下、B-2という)であることを特徴とする上記記載の艶消しコーティング用組成物に係わる。

【0007】また本発明者らは上記記載のB-1またはB-2成分におけるカルボン酸基を有するピニルモノマー成分を含有しない以外はB-1またはB-2成分と同じ成分と(A)とからなり、架橋性反応基による三次元硬化後、コーティング膜が全艶になるようなコーティング用組成物と本発明のコーティング用組成物とを一定比率にブレンドして用いて硬化せしめ、艶消しと全艶との中間となるような所望のグロス度を有するコーティング膜を得ることを見出した。

【0008】本発明におけるポリメチルシルセスキオキサンは対応する数種のトリアルコキシシラン及び/またはトリクロロシランを加水分解・共縮合して製造することができる。このとき側鎖のメチル基が50モル%以下では本発明のコーティング組成物としたとき、この組成物の種類、耐候性が不充分となる。また000円間、耐候性が不充分となる。また000円間、対域性が不充分となる。また000円間に対していませば、

は架橋性反応基が相対的に少なくなり、組成物を硬化したときの架橋密度が低くなる結果、耐久性等への悪影響が生じる。架橋性反応基が40モル米以上ではポリマーの硬度は増すが、脆く変形や衝撃に対する追随性の面で問題が生じる。

【0009】本発明におけるポリメチルシルセスキオキサンにおいて、側鎖のメチル基、架橋性反応基以外の残余の基は炭素原子数2~6個を有するアルキル基あるいは置換または非置換フェニル基であり、これらは硬度、耐久性に対してはメチル基のそれよりは劣るため、なる 10べく少なく止めるほうが望ましい。

【0010】本発明におけるポリメチルシルセスキオキサンの数平均分子量は、GPC 測定により標準物質との対比から求められるが、500~100000、好ましくは1000~10000 がよく、数平均分子量が500 以下ではポリメチルシルセスキオキサンの特徴である硬度、耐汚染性などの性質が不十分となる。また数平均分子量が100000以上では艶消し効果の発現が不満足なものとなる。

【0011】本発明におけるポリメチルシルセスキオキサンにおける架橋性反応基はピニル基、アルケニル基、エポキシ基、アミノ基、メルカプト基、アルコール性水酸基、カルボキシル基、アミド基、アミドオキシム基、スルホン基、クロルスルホン基、アルデヒド基、アセチルアセトナート基から選ばれた一種、または二種以上であり、これらは該当するトリアルコキシシランまたはトリクロロシランを用いて直接メチルトリアルコキシシランまたはメチルトリクロロシランその他と加水分解共縮合して製造してもよいし、別の形の架橋性反応基を有するポリメチルシルセスキオキサンから高分子反応によって製造してもよい。

【0012】本発明において用いられるビニルモノマーの共重合体としては以下のようなものが例示しうる。無論本発明はこれらの例示になんら限定されるものではない。アクリル酸メチル、メタクリル酸エチル、メタクリル酸プロピル、メタクリル酸プロピル、アクリル酸プチル、メタクリル酸プロピル、メタクリル酸プリル、メタクリル酸プリル、メタクリル酸プリル、メタクリル酸プリル、メタクリル酸ラウリル、メタクリル酸ラウリル、メタクリル酸ラウリル、アクリル酸ステアリル等のアクリル酸ステアリル、メタクリル酸と炭素原子数401~22の一価アルコールとのエステル;スチレン、ビニルトルエン、α-メチルスチレン、アクリロニトリル、酢酸ピニル、塩化ビニル等のその他のビニルモノマーの共東合体。

【0013】また本発明においてビニルモノマーの共重合体に、必須成分として用いられる架橋性反応基を有するビニルモノマーとしては次のようなものが例示しうる。アクリル酸ヒドロキシエチル、メタクリル酸ヒドロキシプロビル、メタクリル酸ヒドロキシプロビル、メタクリル酸ヒドロキシプロビル、第のアルコール性水酸基含有

ビニルモノマー; アクリル酸グリシジル、メタクリル酸グリシジル等のエポキシ基含有ビニルモノマー; アクリルアミド、メタクリルアミド、Nーメチロールアミド、Nーメチロールメタクリルアミド等のアミド基含有ビニルモノマー; ジメチルアミノエチルメタクリレート、2-ジエチルアミノエチルメタクリレート、メタクリル酸tertブチルアミノエチル等のアミン系ビニルモノマー; ビニルスルホン酸、ビニルスルホニルクロライド等のスルホン酸基、クロルスルホン酸基含有ビニルモノマー; その他メルカプト基、アミドオキシム基、アルデヒド基、アセ

【0014】また本発明において用いられるビニルモノマーの共重合体に、必須成分として用いられる側鎖にカルボン酸基を含有するビニルモノマーとしてはアクリル酸、メタクリル酸、イタコン酸、マレイン酸、フマル酸、無水マレイン酸等が例示しうる。

チルアセトナート基含有ビニルモノマー等。

【0015】これらのカルボン酸基を含有するビニルモノマーのビニルモノマー共重合体における比率は1~35モル%、好ましくは5~25モル%であり、1モル%以下では艶消し現象の発現が充分でなく、35モル%以上ではこのビニルモノマーの共重合体とボリメチルシルセスキオキサンとの相溶性が不十分となり、組成物全体が白濁する。

【0016】本発明におけるビニルモノマーの共重合体の数平均分子量は、GPC 測定により標準物質との対比から求められるが、1000~100000、好ましくは3000~3000 0がよく、数平均分子量が1000以下では本発明の組成物の特徴である硬度、耐汚染性などの性質が不十分となる。また数平均分子量が100000以上では艶消し効果の発現が不満足なものとなる。

【0017】本発明で用いられる末端及び/または側鎖にポリジメチルシロキサン構造を含有するビニルモノマー共重合体を製造するために用いられるポリジメチルシロキサン構造を有するビニルモノマーとしては、具体例として次のようなものが挙げられる。

信越化学(株)製 X-22-174D

また必要ならば高分子反応によって誘導してもよい。一例をあげるならば、末端水酸基のポリジメチルシロキサン (信越化学(株) 製 X-22-170B)にイソシアネートエチルメタクリレート、イソホロンジイソシアネートのような不飽和イソシアネートを反応せしめてもよい。

【0018】本発明の艶消しコーティング組成物においては、上記のようなポリジメチルシロキサン構造を含有するビニルモノマー共重合体を用いることで、艶消し現象は更に劇的に発現し、例えばグロス度で10以下といった従来の技術レベルでは実現困難なマット調の領域も可能となる。

る。アクリル酸ヒドロキシエチル、メタクリル酸ヒドロ 【0019】本発明において(A)成分であるポリメチキシエチル、アクリル酸ヒドロキシプロピル、メタクリ ルシルセスキオキサンとB-1またはB-2成分とを複ル酸ヒドロキシプロピル、等のアルコール性水酸基含有 50 合し、必要に応じて第三成分を更に添加して、架橋性反

応基による三次元硬化することでグロス度で5~30程度の艶消しが実現しうる。一方B-1またはB-2成分におけるカルボン酸基を有するピニルモノマー成分を含有しない以外はB-1またはB-2成分と同じ成分と(A)成分とを複合し、上述と同じ操作を施すことでグロス度80~95の全艶のコーティングが可能となる。これらの両コーティング組成物をある一定比率にプレンドして用いて硬化せしめることで、艶消しと全艶との中間となるような所望のグロス度を有するコーティング膜を得る事も可能となる。

【0020】本発明の艶消しコーティング用組成物を用いることで、艶消し剤である微粒子を全く使用しないで任意の艶消しが可能となるが、勿論艶消し剤を併用して複合による一層の効果を狙うことは無意味ではない。

【0021】本発明のポリメチルシルセスキオキサン構造を有する樹脂からなる組成物はそれ自体硬度、耐久性等に優れた組成物として使用することができるが、硬化剤、増量材、増粘剤、着色顔料、紫外線吸収剤、酸化防止剤、消泡剤等を加えて使用することもできる。また上記のような樹脂または樹脂組成物を使用するに際しては、作業性を良好ならしめるために各種の溶剤または反応性希釈剤を併用することもできる。溶剤としてはプロパノール、ブタノール、アミルアルコール等のアルコール、メチルエチルケトン、メチルイソプチルケトンのようなケトン類、セロソルプアセテート、メチルセロソルプのようなエーテル類、酢酸エチル、酢酸プチルのようなエステル類、トルエン、キシレンのような芳香族炭化水素類等が挙げられる。勿論これらの溶剤は二種以上を混合して使用してもよい。

【0022】本発明のポリメチルシルセスキオキサンと 30 ビニル共重合体樹脂とからなる組成物は成型材料、シート類の原料としても使用できるが、物品、車両、建築物等の表面のコーティング、塗料用ベースレジンとして特に有用であり、基材の材質としては金属、セメント質硬化体、木質材料、プラスチック、セラミックス等各種材質の物が使用しうる。

【0023】このとき樹脂組成物を三次元硬化させるには架橋性反応基と硬化剤との種類に応じて適切な硬化方法、硬化条件を選定すればよい。一例を挙げるならば架橋性反応基がアルコール性水酸基であるとき、硬化剤が40ジイソシアネートであるならば二液の常温または加熱硬化が選択でき、硬化剤がメラミン樹脂であるときは加熱硬化となる。また架橋性反応基がアクリロキシ基であるときはUV硬化や過酸化物による硬化が可能となる。

[0024]

【実施例】以下、実施例と比較例を示し、本発明を具体的に説明するが、本発明は下記の例に限定されるものではない。なお、実施例及び比較例中の各物性値は下記の方法に従って測定した。

【0025】 (グロス度) 入射角 60° 、受光角 60° での 50 けた2リットルのフラスコに、 γ -ヒドロキシプロピル

光沢度を測定した。

(表面硬度) 塗料用鉛筆引っかき試験機を用いて、JIS K5401 に準じて測定した。

6

(耐候性) JIS B7753の規定に従い、カーボンアーク サンシャインウエザーメーター試験を行なった。2000時 間後の試験体の表面を観察し、試験前の物と比較観察し て評価した。

【0026】(メタクリル反応性ポリメチルシルセスキ オキサンの合成)温度計、攪拌装置、還流冷却器を取付 10 けた2リットルのフラスコに、ャーメタクリロキシルプ ロピルトリメトキシシラン125g(0.5モル)、メチルトリ エトキシシラン 356g(2.0 モル)、フェニルトリメトキ シシラン20 g(0.1モル)、アセトン200g、塩酸0.002 モ ル、水 54g(3 モル) を仕込み、フラスコ内の温度を60 ℃まで昇温し、攪拌しながら3時間保持した。続いて70 ℃に昇温して1 時間反応させた後、KOH 0.004 モルを滴 下し、更に2時間反応させた後、中和し水、トルエンを 用いて水洗後、ロータリーエパポレーターを使用して溶 剤、水等を除去したところ、20℃の粘度が1350cps の粘 稠な液体が定量的に得られた。このもののGPC 曲線は単 20 一のピークとなり、モノマーに由来する残存ピークは全 く見られない。従って、モノマーは完全に共縮合してい ると見られ、側鎖のメチル基、γ-メタクリロキシプロ ピル基、フェニル基のモル比は原料モル比に由来し、2 0:5:1であった。またこのものはGPC 測定による分 子量はMnで2,950 であり、Mwは5,300 であつた。これを ポリマーAとする。

【0027】比較のためにポリマーA合成における原料 アルコキシシランの反応モル比を変更する以外はポリマ 0 ーAと同様な操作、処方によりメチル基、アーメタクリ ロキシプロピル基、フェニル基のモル比が12:2:14 であるようなポリメチルシルセスキオキサンを得た。こ のものは20℃における粘度は 1,350cps であり、GPC測 定による分子量はMnで2,700 であった。これをポリマー Bとする。

【0028】 更にポリマーA合成における原料アルコキシシランの反応モル比を変更する以外はポリマーAと同様な操作、処方によりメチル基、アーメタクリロキシプロピル基、フェニル基のモル比が16:10:2であるようなポリメチルシルセスキオキサンを得た。このものは20℃における粘度は1,600cpsであり、GPC 測定による分子量はMrで3,500であった。これをポリマーCとする。

【0029】また比較のためにポリマーA合成における 反応時間を変更する以外はポリマーAと同様な操作、処 方によりGPC 測定による分子量がMnで480、120,000 の ものを合成した。これらのポリマーをそれぞれD、Eと する。

【0030】(ポリオール反応性ポリメチルシルセスキオキサンの合成)温度計、攪拌装置、還流冷却器を取付けた2リットルのフラスコに、エートドロキシプロビル

トリメトキシシラン72g(0.4 モル)、メチルトリエトキ シシラン392g(2.2 モル)、アセトン200g、塩酸0.002 モル、水54g(3 モル)を仕込み、フラスコ内の温度を60 ℃まで昇温し、攪拌しながら3時間保持した。続いて70 ℃に昇温して1時間反応させた後、KOH 0.004 モルを滴 下し、更に2時間反応させた後、中和し水、トルエンを 用いて水洗後、ロータリーエパポレーターを使用して溶 剤、水等を除去したところ、25℃の粘度が 900cpsの粘 稠な液体が定量的に得られた。

【0031】このもののGPC 曲線は単一のピークとな 10 メタクリル酸ヒドロキシエチル り、モノマーに由来する残存ピークは全く見られない。 従って、モノマーは完全に共縮合していると見られ、側 鎖のメチル基、アーヒドロキシプロピル基のモル比は原 料モル比に由来し、22:4であった。

【0032】またこのものは蒸気圧測定による分子量 (Mn) は2,400 であった。これをポリマーFとする。

【0033】 (ピニルモノマー共重合体の合成) 温度 計、攪拌装置、還流冷却器を取付けた2 リットルのフラ スコに、以下の組成物を入れ、窒素気流中、還流しなが ら(85 °C) 5 時間反応せしめたところ、ジェルパーミエ 20 均分子量81000 のポリマーM* が得られた。 ーションクロマトグラフィー(GPC) による反応率は97% となった。

メタクリル酸メチル 25重量部 メタクリル酸プチル 20重量部 アクリル酸2-エチルヘキシル 10重量部 メタクリル酸ヒドロキシエチル 25重量部 メタクリル酸 15重量部 ラウリルメルカプタン 3.5 重量部 アゾピスイソブチロニトリル 1.5 重量部 酢酸エチル 80重量部

こうして数平均分子量16,000、重量平均分子量73,000の ポリマーGが得られた。

【0034】また比較のためにポリマーG合成時の組成 からメタクリル酸を除く以外はポリマーGと同様な操 作、処方によりGPC 測定による数平均分子量18,000、重 量平均分子量81,000のポリマーG* が得られた。

【0035】また比較のためにポリマーG合成時のラウ リルメルカプタン添加量を変える以外はポリマーGと同 様な操作、処方によりGPC 測定による分子量がそれぞれ Mnで960 と130,000 であるようなポリマーH、Iが得ら れた。

【0036】前述と同じ装置を用いてポリマーGの酢酸 エチル溶液180 重量部を入れ、イソシアネートエチルメ タクリレート30重量部、ジプチル錫ジラウレート0.3 重 量部を添加し、空気気流中、還流しながら(85 ℃) 2時 間反応せしめたところ、ジェルパーミエーションクロマ トグラフィー(GPC) による反応率は100%となった。この ポリマーをJとする。

【0037】また比較のためにポリマー」合成時の原料

8 る以外はポリマー」と同様な操作、処方によりポリマー J*、K、Lが得られた。

【0038】またポリマーG合成時と同じ装置を用いて 以下の組成からなるポリマーをポリマーG合成時と同じ 操作により行なった。

メタクリル酸メチル 20重量部 メタクリル酸プチル 20重量部 メタクリル変性ポリジメチルシロキサン 15重量部 (信越化学(株)製 X-22-174D)

25重量部 アクリル酸 15重量部 ラウリルメルカプタン 3.5 重量部 アゾピスイソプチロニトリル 1.5 重量部 酢酸エチル 80重量部

こうして数平均分子量20,500、重量平均分子量87,000の ポリマーMが得られた。

【0039】また比較のためにポリマーM合成時の組成 からアクリル酸を除く以外はポリマーMと同様な操作、 処方によりGPC 測定による数平均分子量18000 、重量平

【0040】ポリマーMを原料とし、ポリマーJと同様 な操作、処方により水酸基にイソシアネートエチルメタ クリレートの付加反応を行なった。得られたポリマーを Nとする。

【0041】またポリマーM*を原料とし、ポリマーI と同様な操作、処方により水酸基にイソシアネートエチ ルメタクリレートの付加反応を行なった。得られたポリ マーをN*とする。

【0042】実施例 1

石綿珪酸カルシウム板(厚み0.5mm)にジアリルフタレー ト樹脂含浸紙を熱プレスにより一体化した基板表面に、 下記の組成からなる樹脂組成物をスプレーガンを用い て、塗膜厚みが30μとなるようコーティングした。

ポリマーA 35重量部 ポリマーJ 19重量部

ペンタエリスリトールテトラアクリレート 40重量

ベンゾフェノン 3 重量部

p-ジメチル安息香酸エチル 3 重量部

40 トルエン 50重量部

> 次に2KW 高圧水銀灯を用いて、距離10cmで5秒間照射し て組成物を硬化せしめた。この硬化被膜の諸物性を表1 に示す。

【0043】比較例 1

実施例1におけるポリマーAをポリマーBとする以外は 実施例1と同じ操作、処方により硬化被膜を得た。この ものの賭物性を表1に示す。

【0044】比較例 2

実施例1におけるポリマーAをポリマーCとする以外は 中のポリマーGをそれぞれポリマーG*、H、Iに変え 50 実施例1と同じ操作、処方により硬化被膜を得た。この

ものの諸物性を表1に示す。

【0045】比較例 3

実施例1におけるポリマーAをポリマーDとする以外は 実施例1と同じ操作、処方により硬化被膜を得た。この ものの諸物性を表1に示す。

【0046】比較例 4

実施例1におけるポリマーAをポリマーEとする以外は 実施例1と同じ操作、処方により硬化被膜を得た。この ものの賭物性を表1に示す。

【0047】比較例 5

実施例1におけるポリマーJをポリマーJ*とする以外 は実施例1と同じ操作、処方により硬化被膜を得た。こ のものの諸物性を表1に示す。

【0048】比較例 6

実施例1におけるポリマーJをポリマーKとする以外は 実施例1と同じ操作、処方により硬化被膜を得た。この ものの諸物性を表1に示す。

【0049】比較例 7

実施例1におけるポリマーAをポリマーLとする以外は 実施例1と同じ操作、処方により硬化被膜を得た。この 20 ジブチル錫ジラウレート ものの諸物性を表1に示す。

【0050】実施例 2

表面に天然木の薄板(厚み0.2mm)を接着した中密度繊維 板表面に、下記の組成からなる樹脂組成物をスプレーガ ンを用いて、塗膜厚みが30μとなるようコーティングし た。

ポリマーA 35重量部 ポリマーN 19重量部

ペンタエリスリトールテトラアクリレート 40重量

3 重量部 ベンゾフェノン

p-ジメチル安息香酸エチル 3 重量部

トルエン 50重量部

次に2KW 高圧水銀灯を用いて、距離10cmで5秒間照射し て組成物を硬化せしめた。この硬化被膜の諸物性を表1 に示す。

【0051】比較例 8

実施例2におけるポリマーNをポリマーN*とする以外 は実施例1と同じ操作、処方により硬化被膜を得た。こ のものの諸物性を表1に示す。

【0052】参考例 1

表面に天然木の薄板(厚み0.2mm)を接着した中密度繊維 板表面に、下記の組成からなる樹脂組成物をスプレーガ ンを用いて、塗膜厚みが30μとなるようコーティングし た。

10

実施例2の組成物 80重量部 比較例8の組成物 20重量部

次に2KW 高圧水銀灯を用いて、距離10cmで5秒間照射し て組成物を硬化せしめた。この硬化被膜の諸物性を表1 に示す。

10 【0053】実施例 3

表面に天然木の薄板(厚み0.2mm)を接着した中密度繊維 板表面に、下記の組成からなる樹脂組成物をスプレーガ ンを用いて、塗膜厚みが30μとなるようコーティングし た。室温で一夜放置し、さらに50℃、2時間の加熱硬化 を行なった。

ポリマーF 32重量部 ポリマーN 16重量部 多官能脂肪族イソシアネート 17重量部

(住友パイエル(株) スミジュールN)

0.3 重量

酢酸プチル 20重量部 キシレン 15重量部 この硬化被膜の膜厚、表面鉛筆硬度、及び耐候性のデー 夕を表1に示す。

【0054】比較例 9

実施例4におけるポリマーNをポリマーN*とする以外 は実施例3と同じ操作、処方により硬化被膜を得た。こ のものの睹物性を表1に示す。

【0055】参考例 2

表面に天然木の薄板(厚み0.2mm)を接着した中密度繊維 板表面に、下記の組成からなる樹脂組成物をスプレーガ ンを用いて、塗膜厚みが30μとなるようコーティングし た。

実施例3の組成物 70重量部 比較例9の組成物 30重量部

室温で一夜放置し、さらに50℃、2時間の加熱硬化を行 なった。この硬化被膜の膜厚、表面鉛筆硬度、及び耐候 性のデータを表1に示す。

40 [0056]

【表1】

	グロス度	鉛筆硬度	2000時間後耐候性
11234567281399 施載	13800280033008 22235924193394	3 H 3 H 3 H 3 H 3 H 3 H 3 H 1	異変クラク異異異異異異異異異異異異異異異異異異異異異異異異異異異異異異異異異異

[0057]

【発明の効果】本発明の艶消しコーティング用組成物を 用いることによって、硬度、耐候性の優れた艶消しが可 能となり、更に艶消し剤である微粒子を使用しないで任 意の艶消しができる。

12

フロントページの続き

(72)発明者 有田 雄二

神奈川県川崎市川崎区大川町5番1号 昭 和電工株式会社化学品研究所内